

이차 이온빔의 O₂ 가스 유량과 에너지 변화에 따른 Ta₂O₅ 박막의 광학적 특성

Optical Characteristics of Ta₂O₅ Thin Films as a O₂ Gas Flow and Beam Voltage of Assist Beam Prepared by Dual Ion Beam Sputtering Deposition

윤석규, 김희경,* 이형만,* 김명진,* 이상현,** 김근영, 윤대호

성균관대학교 신소재공학과

*전자부품연구원 광부품연구센터

**인하대학교 물리학과

듀얼 이온빔 스퍼터링(Dual ion beam sputtering)은 적당한 에너지와 전류 밀도의 이온빔으로 증착되고 있는 박막에 충격을 주어 박막의 운동량을 증가시켜, 조밀도(packing density)가 높고, 부착력이 크며, 빛의 산란을 감소시킬 수 있는 박막을 증착 시킬 수 있다. 또한 산소 반응 이온을 사용하면 조밀도를 증가시키고 화학 반응을 촉진시키므로 원소조성비가 증가하여 안정적인 굴절률과 작은 흡수계수를 갖는 박막을 증착할 수 있다.

본 연구에서는 듀얼 이온빔 스퍼터링을 이용하여 Si(111) 기판위에 O₂ 가스 유량과 이차 이온빔의 에너지에 변화(0~550 V)에 따라 Ta₂O₅를 증착시켰다. 일차 이온빔은 1250 V, 600 A, 18 sccm의 Ar으로 유지하였으며, 이차 이온빔의 에너지와 Ar-O₂의 가스 유량비는 각각 0~550 V, 0·15~15 0까지 변화하였다. 또한 기판의 온도는 100°C로 유지하였다. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)에 의하여 Ar O₂의 비가 6·9인 조건에서 화학적으로 가장 안정한 결합을 만들었으며, Atomic Force Microscopy (AFM) 분석(rms=0.183 nm)에서도 가장 우수한 표면 형상을 나타내었다. Scanning Electron Microscopy (SEM), spectrophotometer 등으로 증착속도와 굴절률을 측정하였다.

Tb₄O₇와 MnO₂의 첨가에 따른 화학양론조성 LiNbO₃ 단결정의 특성관찰

The Characteristic Observations of Stoichiometric LiNbO₃ Single Crystal Fiber
by addition of Tb₄O₇ and MnO₂

이성문, 신동익, 김근영, 백승욱,* 윤대호

성균관대학교 신소재공학과

*^(주) 한분

LiNbO₃ 단결정은 우수한 광학적 특성을 가져 광도파로소자, 광변조소자, SHG 등의 광학소자로서 그 응용분야가 계속 확대되어가고 있다. 최근에는 전이금속 및 희토류 이온이 첨가된 LiNbO₃에 관한 연구가 활발히 이루어져 가고 있으며, 특히 Tb₄O₇나 MnO₂가 첨가된 LiNbO₃는 홀로그램을 이용한 데이터 저장기술분야에 응용되고 있다. 그러나 LiNbO₃는 curie 온도(T_c) 이상에서 상전이가 존재하며, 넓은 고용영역을 가지고 있어서 조성에 따른 curie 온도의 변화특성과 단결정 내에 존재하는 ferroelectric domain 구조 그리고 비동방성에 의해 결함이 없는 단일상의 결정을 성장시키기가 상당히 어려운 물질이다.

따라서, 본 연구에서는 단결정의 제조가 가능한 결정성장방법인 micro Pulling Down (μ -PD)법을 이용하여 직경 0.5~1.0 mm, 길이 20~25 mm의 Tb₄O₇와 MnO₂가 첨가된 화학양론조성의 LiNbO₃ 단결정을 성장하였다. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR)을 이용하여 OH- band를 조사하였으며, 성장된 결정의 첨가물에 따른 흡수 band를 관찰하였다. 또한 Electron Probe Micro Analysis (EPMA)를 이용하여 결정 내에 첨가물이 균일하게 분포되어 있음을 확인하였다.